UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC CENTRO DE TECNOLOGIA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA E DE PRODUÇÃO PROGRAMA DE MESTRADO EM ENGENHARIA E CIÊNCIAS DE MATERIAIS

SINTERIZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DE NIAI₂O₄ POR GELATINA COMESTÍVEL

NÚBIA ALVES DE SOUZA NOGUEIRA

Orientador: Prof. Dr. José Marcos Sasaki

Fortaleza - CE JUNHO/2005

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC CENTRO DE TECNOLOGIA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA E DE PRODUÇÃO PROGRAMA DE MESTRADO EM ENGENHARIA E CIÊNCIAS DE MATERIAIS

SINTERIZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DE NIAI₂O₄ POR GELATINA COMESTÍVEL

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado em Engenharia e Ciência de Materiais da Universidade Federal do Ceará como pré-requisito para a obtenção do grau de Mestre em Engenharia e Ciência de Materiais.

NÚBIA ALVES DE SOUZA NOGUEIRA Orientador: Prof. Dr. José Marcos Sasaki

> Fortaleza - CE 2005

Dedico...

A Deus;

Ao meu amado esposo Nogueira Neto; A minha linda e amada filhinha, Anna Beatriz;

Aos meus pais Iremar e Noemia;

Aos meus irmãos Itamar e Noelia.

ÍNDICE

	AGRADECIMENTOS	vi
	RESUMO	ix
	ABSTRACT	х
	LISTA DE FIGURAS	xi
	LISTA DE TABELAS	xiii
	LISTA DE SÍMBOLOS E CONSTANTES	xv
1	INTRODUÇÃO – Nanotecnologia	01
2	ALUMINATO DE NÍQUEL	
2.1	Os Elementos Níquel e Alumínio	03
2.2	Aluminato de Níquel	05
2.3	Estrutura Espinélio	06
2.4	Síntese de Nanopartículas de NiAl ₂ O ₄	07
3	MÉTODOS DE OBTENÇÃO DE NANOPARTÍCULAS	09
3.1	Método Pechini	09
3.2	Método Sol-Gel	.09
3.2.1	Método Sol-Gel Convencional	10
3.2.2	Método sol-gel protéico	12
4	DIFRAÇÃO DE RAIOS-X	21
4.1	Histórico	21
4.2	A Produção de Raios-X	22
4.3	Difratometria de Raios-X	23
4.4	A Lei de Bragg	24
4.5	Equações de Laue	25
4.6	Esfera de Ewald	27
4.7	Espalhamento por um Único Elétron	28
4.8	Fator de Espalhamento Atômico	30
4.9	Fator de Estrutura Cristalino	34
4.10	Largura do Pico de Difração	35
4.11	Efeitos da Temperatura	37

5	O MÉTODO RIETVELD DE REFINAMENTO DE ESTRUTURA	39
5.1	Cálculo da Intensidade de cada Pico de Difração	40
5.2	Funções Perfis	43
5.3	Influência do Tamanho da Partícula no Pico de Difração	. 46
5.4	Gráfico Williamsom-Hall	46
6	PARTE EXPERIMENTAL	48
6.1	Preparação do NiAl ₂ O ₄	48
6.2	As Séries	51
6.3	A Gelatina	52
6.4	A Coloração	53
6.5	O Forno	53
6.6	O Difratômetro de Raios-X	. 54
6.7	Análises Térmicas – TGA e DSC	55
6.8	A Área Superficial Especifica (B.E.T)	.55
7	RESULTADOS E DISCUSSÃO	56
7.1	Da Preparação do NiAl₂O₄	56
7.2	Difração de Raios-x	.56
7.3	Análise das Séries	57
7.3.1	Série 1	60
7.3.2	Série 2	64
7.3.3	Série 3	68
7.3.4	Série 4	72
7.3.5	Série 5	76
7.3.6	Série 6	80
7.4	Análises Térmicas	84
7.5	B.E.T.	86
8	CONCLUSÕES E SUGESTÕES	87
9	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	89

AGRADECIMENTOS

Ao grandioso e bom Deus que me deu inteligência e sempre me guiou.

Ao professor José Marcos Sasaki por toda orientação, paciência oriental, compreensão, amizade e pelo exemplo de pessoa competente e acima de tudo de pessoa ética.

Ao professor Wladimir Hernandez Flores pelos artigos, as conversas e boas idéias que tanto contribuíram.

Ao professor Hélio de Lucena por participar nas sugestões e correções.

Ao amigo André pela boa indicação do meu orientador.

Ao amigo Alan que mesmo falando pouco muito me ensinou no início do mestrado.

Ao amigo Cristiano por todas as sugestões e discussões.

Ao amigo Girão por sua amizade e sempre disponibilidade em me ajudar;

De forma muito especial ao amigo Erandir por tantas amostras feitas e analisadas durante minha licença maternidade.

As amigas Ângela e Juliana pelas boas gargalhadas e troca de idéias;

Aos amigos que fizeram ou fazem parte do laboratório de raios-X, Glendo, Maxwel, Cláudio, Vana, Thiago e Paulo, por proporcionarem um ambiente prazeroso de trabalho.

Aos professores da graduação de Eng. de Materiais da UFCG que foram exemplo de dedicação e objetividade.

A Professora Ana Cristina pelos artigos disponibilizados.

Ao amigo Rivelino pelos artigos que me enviou e pela força.

Aos professores da pós-graduação em Eng. e Ciências de Materiais da UFC por todos os ensinamentos, de forma especial ao Prof. Ricardo.

Ao Professor Lindberg por sua amizade e pela dedicação ao Programa de mestrado.

vi

Ao Professor Germano que com seu jeito tranqüilo sempre esteve disposto a ajudar.

A amiga Renatinha pelo companheirismo e as conversas.

Ao Márcio da secretaria do mestrado sempre colaborando.

Aos amigos do mestrado, Rominho, Jean, John, Rodrigo, Paulo, Alisson, Adailson e tantos outros que direta ou indiretamente contribuíram para a elaboração desse trabalho.

Aos amigos Professores do Centec, Vilma, Sidney, Adriana, Edna, Dorinha, Joselito, Professor Vagner, Bosquinho, enfim todos que contribuíram e torceram para que esse mestrado desse certo.

A minha professora da 4º série, Luzinete, pelo incentivo aos estudos;

A Terezinha pelas análises de TGA e DSC;

Ao Professor Eurico e seu orientando Moisés pelos ensaios de B.E.T.

A Gelita por ceder a gelatina Sargel para as sinterizações;

A FUNCAP pelo apoio financeiro.

Ao Diretor do Centec – Dr. Oriá pela minha liberação.

Ao Instituto Centro de Ensino Tecnológico – CENTEC por todo incentivo, credibilidade e por todo apoio financeiro.

De forma muito especial ...

Ao meu amado esposo, Antônio Nogueira Neto, por seu amor, compreensão, carinho e apoio, sem o qual não teria conseguido concluir esse mestrado.

A minha bela filhinha, Anna Beatriz, que desde o início trouxe muita paz e felicidades.

Ao meu pai Iremar que durante muitos anos sentou e estudou comigo por horas e horas como forma de me incentivar aos estudos.

A minha maravilhosa mãe Noemia por todos os afagos, carinhos, por tanta dedicação e pelo exemplo de mulher forte e determinada.

Aos meus irmãos, Noelia e Itamar por toda importância que eles têm em minha vida.

As amigas/irmãs Flavinha e Abigail (Bibi) pela longa amizade verdadeira e ao Américo que sempre torceu por mim.

Aos amigos Juquinha, Solange, Levi e Sarinha pela amizade e pelo caloroso acolhimento em sua família aqui em Fortaleza.

Ao meu sogro Sr. Nogueira e cunhado Alexandre por todo incentivo;

A minha prima Genilda que sempre me deu força.

Ao amigo Mario Reginaldo por sua amizade.

Aos bons amigos Dona Teresinha e Seu Alcidésio que sempre torceram e acreditaram em mim.

A minha madrinha Socorro que sempre rezou por mim.

A todos que de forma direta ou indireta contribuíram para que esse objetivo fosse alcançado.

RESUMO

A gelatina comestível usada como precursor orgânico no método sol-gel protéico gerou nanopartículas de Aluminato de Níquel (NiAl₂O₄). Foram elaboradas seis séries de soluções preparadas com gelatina comestível, água e sais de Ni (NiCl₂.6H₂O) e de Al (AlCl₃.6H₂O) ou (Al(NO₃)₃ 9H₂O), sendo a razão de Ni :Al de 1:4. Cinco séries foram submetidas a secagem e sinterização em temperaturas variando de 500°C a 1000°C com intervalos de 100°C sob uma taxa de aquecimento de 10°C/min. A série restante seguiu o mesmo processo entretanto foi mantida em temperatura constante de 800°C e variado o tempo, sendo doze(12h), nove (9h), seis(6h) e três (3h) horas. Nas temperaturas acima de 700°C foram obtidos cristais bastante uniformes de NiAl₂O₄ mas em geral na temperatura de 800°C foram encontrados os menores tamanhos de partícula, até cerca de 5nm. Com base na difração de raios-X (DRX) do material sintetizado foi feita a caracterização estrutural pelo Método Rietveld de refinamento, com essa análise foram obtidos parâmetros estruturais como concentração de fases cristalinas, tamanho das partículas e a morfologia da estrutura. O tamanho das partículas obtido usando a fórmula de Scherrer foi comparado com o valor obtido pelo gráfico de Williamsom-Hall bem como a microdeformação das amostras foi calculada com base nesse gráfico. Algumas amostras foram submetidas à análise termogravimétrica (TGA) para detectar as perdas de massa durante o processo de sinterização e a análise de DSC para determinar as variações de energia. Algumas amostras foram submetidas à análise de B.E.T como forma de determinar área superficial do material, importante parâmetro para aplicação em catálise. Observou-se que foi bastante viável a obtenção do NiAl₂O₄ via método sol-gel protéico e que o material obtido apresentou boas propriedades para aplicação em catálise e para indústria da pigmentação.

Palavras-chaves: NiAl₂O₄; gelatina; sol-gel; raios-X; Rietveld; nanopartícula.

ABSTRACT

In this work, the gelatin was used as organic precursor in order to produce nanoparticle of nickel aluminate (NiAl₂O₄). Six sets of solution were prepared with gelatin, water and salts of Ni (NiCl₂.6H₂O) and AI (AlCl₃.6H₂O) or (Al(NO₃)₃ 9H₂O) at Ni:Al=1:4 ratio, which five one were submitted to drying process first and afterward synthesizing at 500, 600, 700, 800, 900 and 1000°C with the temperature rating of 10°C/min. The last sets were prepared following the same procedure but however the temperature was kept at 800°C and the sintering time was varied (12, 9, 6 and 3 hours). For the temperatures above 700°C, the particle size of NiAl₂O₄ was uniform and for 800°C was obtained the smallest particle size (5nm). X-ray powder diffraction pattern were obtained for all samples and the Rietveld Method was applied in order to get the particle size, by means of Scherrer's equation, lattice parameter, nanoparticle morphology and phase concentration. The particle size was compared with particle size obtained by Williamsom-Hall's plot and the microstrain as well. After drying process, some samples were submitted to thermogravimetric analysis (TGA), DSC and B.E.T., to determine the loss weight, the energy involved during the heating and the surface area, respectively.

Key-words: NiAl₂O₄; gelatin; sol-gel; X-ray; Rietveld; nanoparticle

LISTA DE FIGURAS

Célula unitária da estrutura espinélio	07
Evolução da gelatinização com o aumento da fração de microgel.	11
Estrutura polipeptídica do colágeno	14
Aminoácidos presentes na gelatina comestível	16
Estrutura molecular da glicina	16
Estrutura molecular da prolina	16
Estrutura química de uma proteína (caso geral)	17
Produção de raios-X a nível atômico	22
Os níveis atômicos e as emissões referentes a cada transição	22
Geometria parafocal de Bragg-Brentano	23
Difração dos feixes de raios-X por planos atômicos	25
Representação da difração para uma rede unidimensiona	l e
bidimensional	26
Esfera de Ewald	27
Espalhamento de raios-X por um único elétron	29
Espalhamento de um feixe de raios-X por um único átomo	31
Elemento de volume anular de raio rsin ϕ e largura rd ϕ	32
Pico de um padrão de difração e a sua largura a meia altura	36
Fluxograma de preparação das amostras	50
Coloração das amostras da série 1 nas temperaturas	de
sinterização	53
Geometria Bragg-Brentano do difratômetro	54
Intensidade relativa dos picos da fase de NiAl2O4 versus pos	ição
20	57
Gráfico Williamsom-Hall para amostra sinterizada a 800°C - Série	
1	61
Gráfico dos picos de difração refinados por Rietveld – Série 1	63
	Célula unitária da estrutura espinélio Evolução da gelatinização com o aumento da fração de microgel. Estrutura polipeptídica do colágeno Aminoácidos presentes na gelatina comestível Estrutura molecular da glicina Estrutura molecular da prolina Estrutura química de uma proteína (caso geral) Produção de raios-X a nível atômico Os níveis atômicos e as emissões referentes a cada transição Geometria parafocal de Bragg-Brentano Difração dos feixes de raios-X por planos atômicos Representação da difração para uma rede unidimensiona bidimensional Esfera de Ewald Espalhamento de raios-X por um único elétron Espalhamento de um feixe de raios-X por um único átomo Flemento de volume anular de raio rsinφ e largura rdφ Pico de um padrão de difração e a sua largura a meia altura Fluxograma de preparação das amostras Coloração das amostras da série 1 nas temperaturas sinterização Geometria Bragg-Brentano do difratômetro Intensidade relativa dos picos da fase de NiAl ₂ O ₄ versus posi 2θ Gráfico Williamsom-Hall para amostra sinterizada a 800°C - Série 1 Gráfico dos picos de difração refinados por Rietveld – Série 1

Figura 7.4	Gráfico dos picos de difração refinados por Rietveld – Série 2	66
Figura 7.5	Gráfico Williamsom-Hall para amostra sinterizada a 800°C Se	érie
	2	68
Figura 7.6	Gráfico Williamsom-Hall para amostra sinterizada a 900°C	70
Figura 7.7	Gráfico dos picos de difração refinados por Rietveld – Série 3	71
Figura 7.8	Gráfico Williamsom-Hall para amostra sinterizada a 700°C	74
Figura 7.9	Gráfico dos picos de difração refinados por Rietveld – Série 4	75
Figura 7.10	Gráfico dos picos de difração refinados por Rietveld – Série 5	78
Figura 7.11	Gráfico Williamsom-Hall para amostra sinterizada durante 6h	80
Figura 7.12	Gráfico Williamsom-Hall para amostra sinterizada a 800°C	82
Figura 7.13	Gráfico dos picos de difração refinados por Rietveld – Série 6	83
Figura 7.14	TGA do pó da composição 1	85
Figura 7.15	DSC do pó da composição 1	85

LISTA DE TABELAS

Tabela 2.1	Propriedades físicas e químicas do níquel	04
Tabela 2.2	Propriedades físicas e químicas do alumínio	04
Tabela 3.1	Composição de gelatinas comestíveis comercialmente	15
Tabela 5.1	Funções para o perfil da reflexão	44
Tabela 6.1	Composição química da gelatina Sargel	53
Tabela 7.1	Índices de Miller (hkl), posição dos picos (20), distând	cias
	interplanares (d) e a intensidade relativa (l) dos picos de difra	ção
	para	0
	NiAl ₂ O ₄	53
Tabela 7.2	Parâmetros de rede experimentais das amostras	de
	NiAl ₂ O ₄	59
Tabela 7.3	Concentração de fase em massa para a série 1	.60
Tabela 7.4	Tamanho das partículas da série 1 por Scherrer	60
Tabela 7.5	Tamanhos das partículas por Williamsom-Hall –série 1	61
Tabela 7.6	Microdeformação das partículas por Williamsom-Hall	64
Tabela 7.7	Concentração de fase em massa para a série 2	64
Tabela 7.8	Tamanho das partículas da série 2 por Scherrer	65
Tabela 7.9	Tamanhos das partículas por Williamsom-Hall- série 2	65
Tabela 7.10	Microdeformação das partículas por Williamsom-Hall	67
Tabela 7.11	Concentração de fase em massa para a série 3	68
Tabela 7.12	Tamanho das partículas da série 3 por Scherrer	69
Tabela 7.13	Tamanhos das partículas por Williamsom-Hall - série 3	69
Tabela 7.14	Microdeformação das partículas por Williamsom-Hall	72
Tabela 7.15	Concentração de fase em massa para a série 4	72
Tabela 7.16	Tamanho das partículas da série 4 por Scherrer	73
Tabela 7.17	Tamanhos das partículas por Williamsom-Hall - série 4	74
Tabela 7.18	Microdeformação das partículas por Williamsom-Hall	76
Tabela 7.19	Concentração de fase em massa para a série 5	77

Tabela 7.20	Tamanho das partículas da série 5 por Scherrer	77
Tabela 7.21	Tamanhos das partículas por Williamsom-Hall- série 5	79
Tabela 7.22	Microdeformação das partículas por Williamsom-Hall	79
Tabela 7.23	Concentração de fase em massa para a série 6	80
Tabela 7.24	Tamanho das partículas da série 6 por Scherrer	81
Tabela 7.25	Tamanhos das partículas por Williamsom-Hall - série 6	81
Tabela 7.26	Microdeformação das partículas por Williamsom-Hall	84
Tabela 7.27	Análises de B.E.T	86

LISTA DE SÍMBOLOS E CONSTANTES

θ	ângulo de Bragg
d	distância entre os planos da família de planos {hkl}
λ	comprimento de onda dos raios-X utilizados ($\lambda_{cu}\text{=}$ 1,54056 Å)
\vec{S}	vetor unitário na direção do feixe
${ar H}_{hk\ell}$	vetor da rede recíproca
a, b, c, α, β e	e γ – parâmetros de rede ou célula
x, y e z	posições atômicas
I	intensidade de um feixe de raios-X
С	velocidade da luz no vácuo (c \approx 3,0 x 10 ⁸ m/s)
е	carga elementar do elétron ($e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$)
m _e	massa do elétron (m = 9,11 x 10^{-31} kg)
π	pi (π = 3,141592654)
Pe	potência total espalhada por um elétron
σ _e	seção clássica de espalhamento ($\sigma_e \approx 6,66~x~10^{-25}~cm^{-2})$
σ_{m}	coeficiente de espalhamento mássico
f	fator de espalhamento atômico
$ec{E}$	campo elétrico
V	volume
r	vetor que localiza o elemento de volume dV
φ	ângulo entre o vetor $\vec{S} - \vec{S_o}$ e o vetor \vec{r}
ρ	densidade de cargas (Coulomb/cm ³)
Z	número atômico
В	parâmetro térmico
ψ	função de onda
ħ	constante de Planck dividido por 2π (ħ \approx 1,06 x 10 ⁻³⁴ J.s)
a _B	raio de Bohr (a _B = 0,53 Å)
i	unidade imaginária (i = $\sqrt{-1}$)

 $F = F_{hkl} = F_K$ fator de estrutura cristalino largura a meia altura de um pico difração de um padrão l versus θ ٤1/2 k constante de assimetria de uma reflexão (k < 1 reflexões assimétricas e k = 1 reflexões simétricas) m número total de células unitárias \mathbf{u}_{m} projeção do deslocamento do m-ésimo átomo na direção do vetor $\frac{\vec{S}-\vec{S}_{_{0}}}{}$ S fator de escala А fator de absorção Sr fator de rugosidade da superfície Е fator de extinção Κ representa os índices de Miller hkl para cada reflexão de Bragg Lĸ relaciona os fatores de Lorentz: $\Phi(2\theta_i - 2\theta_K)$ função perfil da reflexão Pκ função orientação preferencial intensidade do "background" para o i-ésimo ponto H_k – perfil da I_{i(back)} largura U, V e W parâmetros refinados para o cálculo da largura a meia altura (FWHM) parâmetro que define o valor percentual que estão contribuindo para η o perfil do pico as funções Gaussiana e Lorentziana NA e NB parâmetros refinados para o cálculo de n A₁, A₂, ..., A₇ constantes de normalização das funções perfis R-WP R-peso padrão R-F R-fator de estrutura R-B R-fator de Bragg R-P R-padrão R-E R-esperado Ν número de pontos experimentais Ρ número de parâmetros ajustados peso para cada medida Wi

xvi

V(x)	função de Voight
L(x)	função de Lorentz
G(x - x')	função de Gauss ou função normal
β	largura a meia altura (FWHM)
β_{G}	largura a meia altura da Gaussiana
βL	largura a meia altura da Lorentziana
3	microdeformação
D	tamanho da partícula
М	massa da célula unitária
V	volume da célula unitária
ρ	densidade mássica (g/cm ³)
N _A	número de Avogadro (N _A \approx 6,02 x 10 ²³ mol ⁻¹)
MM	massa molecular